<u>Página Principal</u> / Mis cursos / <u>MCI - DS</u> / <u>General</u> / <u>Física Básica :: Cuestionario #1</u>

Comenzado el jueves, 21 de marzo de 2024, 19:30

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 21 de marzo de 2024, 19:35

Tiempo empleado 5 minutos 31 segundos

Puntos 2/3

Calificación 7 de 10 (67%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Con respecto a la teoría de bandas de energía en semiconductores, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- a. La densidad de estados en la banda de conducción es proporcional a la raíz cuadrada de la energía.
- o b. Al aplicar un campo eléctrico, las bandas completamente llenas o vacías no aportan a la conducción eléctrica.
- C. Los portadores denominados "huecos" existen solo a los fines del modelado del comportamiento de los electrones en la banda de valencia
- d. Para el Silicio, el ancho de la banda prohibida (Eg) aumenta con la tempetura.
- ✓ Es afirmación es incorrecta. El coeficiente térmico es negativo y su valor alrededor de temperatura ambiente es de -2,73x10⁻⁴ eV/K.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Para el Silicio, el ancho de la banda prohibida (Eg) aumenta con la tempetura.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0 sobre 1

En relación con semiconductores con impurezas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

- a. El silicio intrínseco a temperatura ambiente (con respecto a un metal) tiene una muy baja concentración de portadores y una elevada resistividad.
- b. Un semiconductor se dice tipo N cuando, por ejemplo, es impurificado con una moderada concentración de átomos de la columna
 V de la tabla periódica como el As y el P.
- c. Al realizar un dopado "degenerado", la banda prohibida se hace más chica.
- **X** Esta afirmación es correcta. Al dopar fuertemente el nivel de impurezas se ensancha y forma una banda que se une con la banda de conducción o valencia, según sean átomos donores o aceptores.
- d. En un semiconductor tipo P, a medida que se aumenta la concentación de átomos aceptores, el nivel de Fermi en equilibrio térmico se aleja de la banda de valencia.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

En un semiconductor tipo P, a medida que se aumenta la concentación de átomos aceptores, el nivel de Fermi en equilibrio térmico se aleja de la banda de valencia.

En lo que se refiere al transporte de portadores en silicio, ¿cuál de las siguientes afirmación es incorrecta? a. En silicio, la movilidad de los electrones es mayor que la movilidad de los huecos. b. En equilibrio térmico, la corriente de difusión total es igual a la corriente de arrastre total. c. En equilibrio térmico y en ausencia de campos eléctricos, el coeficiente de difusión es proporcional a la movilidad de los portadores. d. A elevadas temperaturas (T>>300 Esta afirmación es incorrecta. La movilidad decrece su valor con respecto a la temperatura y para T>>300K está limitada por las colisiones con la red cristalina (disminuye fuertemente el camino libre medio) y es prácticamente insensible a la concentración de impurezas. Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: A elevadas temperaturas (T>>300 K), la movilidad está limitada por la concentración de átomos de impurezas.	regunta 3			
En lo que se refiere al transporte de portadores en silicio, ¿cuál de las siguientes afirmación es incorrecta? a. En silicio, la movilidad de los electrones es mayor que la movilidad de los huecos. b. En equilibrio térmico, la corriente de difusión total es igual a la corriente de arrastre total. c. En equilibrio térmico y en ausencia de campos eléctricos, el coeficiente de difusión es proporcional a la movilidad de los portadores. d. A elevadas temperaturas (T>>300 ✓ Esta afirmación es incorrecta. La movilidad decrece su valor con respecto a la temperatura y para T>>300K está limitada por las colisiones con la red cristalina (disminuye fuertemente el camino libre medio) y es prácticamente insensible a la concentración de impurezas. Respuesta correcta La respuesta correcta La respuesta correcta es: A elevadas temperaturas (T>>300 K), la movilidad está limitada por la concentración de átomos de impurezas.	orrecta			
 a. En silicio, la movilidad de los electrones es mayor que la movilidad de los huecos. b. En equilibrio térmico, la corriente de difusión total es igual a la corriente de arrastre total. c. En equilibrio térmico y en ausencia de campos eléctricos, el coeficiente de difusión es proporcional a la movilidad de los portadores. d. A elevadas temperaturas (T>>300 ✓ Esta afirmación es incorrecta. La movilidad decrece su valor con respecto a la temperatura y para T>>300K está limitada por la concentración de átomos de impurezas. d. A elevadas temperatura y para T>>300K está limitada por las colisiones con la red cristalina (disminuye fuertemente el camino libre medio) y es prácticamente insensible a la concentración de impurezas. Respuesta correcta La respuesta correcta es: A elevadas temperaturas (T>>300 K), la movilidad está limitada por la concentración de átomos de impurezas. 	e puntúa 1	sobre 1		
 a. En silicio, la movilidad de los electrones es mayor que la movilidad de los huecos. b. En equilibrio térmico, la corriente de difusión total es igual a la corriente de arrastre total. c. En equilibrio térmico y en ausencia de campos eléctricos, el coeficiente de difusión es proporcional a la movilidad de los portadores. d. A elevadas temperaturas (T>>300 ✓ Esta afirmación es incorrecta. La movilidad decrece su valor con respecto a la temperatura y para T>>300K está limitada por la concentración de átomos de impurezas. d. A elevadas temperatura y para T>>300K está limitada por las colisiones con la red cristalina (disminuye fuertemente el camino libre medio) y es prácticamente insensible a la concentración de impurezas. Respuesta correcta La respuesta correcta es: A elevadas temperaturas (T>>300 K), la movilidad está limitada por la concentración de átomos de impurezas. 				
 b. En equilibrio térmico, la corriente de difusión total es igual a la corriente de arrastre total. c. En equilibrio térmico y en ausencia de campos eléctricos, el coeficiente de difusión es proporcional a la movilidad de los portadores. d. A elevadas temperaturas (T>>300 ✓ Esta afirmación es incorrecta. La movilidad decrece su valor con respecto a la temperatura y para T>>300K está limitada por la concentración de átomos de impurezas. (disminuye fuertemente el camino libre medio) y es prácticamente insensible a la concentración de impurezas. Respuesta correcta La respuesta correcta es: A elevadas temperaturas (T>>300 K), la movilidad está limitada por la concentración de átomos de impurezas.	En lo qu	ue se refiere al transporte de portadore	es en silicio, ¿cuál de las siguientes afirmación es incorrecta?	
 c. En equilibrio térmico y en ausencia de campos eléctricos, el coeficiente de difusión es proporcional a la movilidad de los portadores. d. A elevadas temperaturas (T>>300 ✓	a.	En silicio, la movilidad de los electrones es mayor que la movilidad de los huecos.		
portadores.	O b.	En equilibrio térmico, la corriente de difusión total es igual a la corriente de arrastre total.		
K), la movilidad está limitada por temperatura y para T>>300K está limitada por las colisiones con la red cristalina (disminuye fuertemente el camino libre medio) y es prácticamente insensible a la concentración de impurezas. Respuesta correcta La respuesta correcta es: A elevadas temperaturas (T>>300 K), la movilidad está limitada por la concentración de átomos de impurezas.	O C.			
La respuesta correcta es: A elevadas temperaturas (T>>300 K), la movilidad está limitada por la concentración de átomos de impurezas.	d.	K), la movilidad está limitada por la concentración de átomos de	temperatura y para T>>300K está limitada por las colisiones con la red cristalina (disminuye fuertemente el camino libre medio) y es prácticamente insensible a la	
A elevadas temperaturas (T>>300 K), la movilidad está limitada por la concentración de átomos de impurezas.	Respues	sta correcta		
Ir a	A elevad	das temperaturas (T>>300 K), la movili	dad está limitada por la concentración de átomos de impurezas.	
Ir a				
	Ir a			

© 2022 - Campus UBAfiuba